FH MÜNSTER
University of Applied Sciences

MINTmach Campus 2023

- Anmeldung -

19.+20. Juni 2023

Campus Steinfurt

Datum	**Dienstag, 20. Juni 2023**

Vor- u. Nachname Lehrer*in	
Name und Adresse Schule	
Klasse/Jgst./Kurs	

	9:00 - 11:00 Uhr		**11:30 - 13:30 Uhr**	
	1. Workshop (Erstwunsch)	**1. Workshop** (Zweitwunsch)	**2. Workshop** (Erstwunsch)	**2. Workshop** (Zweitwunsch)
Vor- und Nachname Schüler*innen	Bitte wählen Sie aus dem Dropdown Menü die gewünschten Workshops aus			
	Achtung: Bitte vorher online prüfen, in welchen Workshops noch freie Plätze vorhanden sind und nur diese auswählen hier klicken			
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner

	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner

	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner
	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschrim von inner	CIW_Bildschirm von inner	CIW_Bildschirm von inner